

第 66 期  
中華民國九十三年六月

# 智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊  
刊期頻率：每月 1 日出刊  
出版機關：經濟部智慧財產局  
發行人：蔡練生  
總編輯：余序鴻  
副總編輯：黃文發  
編審委員：  
陳文斌、賴振東、陳國珍、  
蔡瑟珍、王美花、陳淑美、  
余序鴻、李鎡、莊三槐、  
黃文發、陳清泉、童沈源、  
黃文儀、范銘祥、張慧明、  
楊海平、梁富吉、王琇慧、  
李明錦、毛浩吉  
執行編輯：邱淑琄、李智琦  
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>  
地 址：臺北市辛亥路二段  
185 號 3 樓  
徵稿信箱：[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)  
服務電話：(02)2738-0007 轉  
5027  
傳真號碼：(02)2735-2656  
創刊年月：中華民國 88 年 1 月  
每本 NT\$100  
一年訂價 NT\$1200  
  
訂購請洽：智慧財產局  
GPN：2008800028  
ISSN：1607-2391

中文目錄	01
英文目錄	02
編者的話	03
本月專題	
新專利法架構下禁止重複專利權原則之研究——同一人以同一技術重複申請發明及新型專利之處理原則 李 鎡	05
新專利法架構下專利要件之規範——以新穎性要件之變革為中心 宋皇志	20
新專利法架構下專利說明書之撰寫 黃文儀	39
新專利法架構下民事救濟制度 毛浩吉	55
新專利法架構下程序審查事項之變動 吳惠芳	69
專利法答客問	76
智慧財產權園地	114
智慧財產權資訊	118
智慧財產局動態	122
智慧財產權統計	128
智慧財產權相關期刊論文索引	130
附錄	132

Issue 66  
June 2004

## Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal  
Published on the First of each  
month.

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Lien-Sheng Tsai

Editor in Chief: Shu-Houng Yu

Deputy Editor in Chief:

Wen-Fa Huang

Editing Committee:

Bennet W.B. Chen,

Jenn-Dong Laie, Kou-Jane Chen,

Se-Jen Tsai, Mei-Hua Wang,

Margaret Chen, Shu-Houng Yu,

Mei Lee, San-Hwai Chuang,

Wen-Fa Huang, Sheen-Yan Torn,

Win-Ye Huang, Min-Hsiang Fan,

Hui-Ming Chang, Hai-Pin Yang,

Fu-Chi Liang, Hsiu-Hui Wang,

Min-Chin Lee, Haw-Jyi Mau

Executive Editor: Shu-Wen Chiu,

Chih-Chi Lee

Please send all contributing articles  
to: [ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 3F, 185 Hsinhai Rd. Sec.

2, Taipei 106, Taiwan

Phone : (02)2738-0007 ext.5027

Fax : (02)2735-2656

First Issue: January 1999

NT\$100/issue

Annual Subscription: NT\$1200

To subscribe, Please contact: TIPO

GPN : 2008800028

ISSN : 1607-2391

**Table of Content (Chinese)** 01

**Table of Content (English)** 02

**A Word from the Editor** 03

### Topic of the Month

Study on the Doctrine of Avoiding Double 05

Patenting Under the Amended Patent Act :

Discussing on an Applicant Applies both for the  
Patent for Invention and for that for Utility Model  
in Respect of an Invention-Creation

Mei Lee

The Norm of Patentability under New Patent Law 20

-- Focusing on the Amendment of Novelty

Huang-Chih Sung

Drafting of Patent Specification Under the 39

Amended Patent Act

Win-Ye Huang

Civil on Indemnity for Damages and Litigation 55

Under the Amended Patent Act

Haw-Jyi Mau

Changes of Procedural Examination Guidelines 69

Made in Accordance with the Provisions of New

Patent Act

Hui-Fang Wu

The Amended Patent Act Q&A 76

**IPR Column** 114

**IPR News** 118

**What's New at TIPO** 122

**IPR Statistics** 128

**Published Journal Index** 130

**Appendix** 132